## 05.4 Управление параметрами эффекта Джозефсона в эвтектической композиции полупроводник—сверхпроводник

## © Г.И. Исаков

Институт физики НАН Азербайджана, Баку E-mail: gudrat@physics.ab.az

## В окончательной редакции 1 июля 2004 г.

Исследовалась джозефсоновская вольт-амперная характеристика (BAX) образцов из эвтектической композиции полупроводник-сверхпроводник (GaSb-V<sub>2</sub>Ga<sub>5</sub>), где при направленной кристаллизации сверхпроводящая фаза V<sub>2</sub>Ga<sub>5</sub> в полупроводниковой матрице GaSb формируется в виде параллельных вискеров. Установлено, что в зависимости от направления сверхтока и вискеров в эвтектической композиции управляемы параметры джо-зефсоновской ВАХ. Исходя из фундаментального соотношения Джозефсоновских кластеров, предложена формула  $n_0 Nh\omega = 2eV$ , позволяющая оценить частоту электромагнитного излучения  $\omega$  джозефсоновских слабых связей, количество бесконечных джозефсоновских кластеров N и джозефсоновских слабых связей  $n_0N$  в направленно-кристаллизованных эвтектических композициях полупроводник-сверхпроводник.

Введение. Одной из фундаментальных проблем современной экспериментальной, теоретической и прикладной физики является создание и исследование джозефсоновских контактов и интегральных систем с управляемыми параметрами. Отметим, что большинство недостатков, присущих различным джозефсоновским контактам, удается устранить, используя в качестве джозефсоновских переходов мостики постоянной и переменной толщины (S-S'-S), а также переходы типа сверхпроводник–полупроводник–сверхпроводник (S-Sm-S) [1]. Среди многочисленных джозефсоновских переходов контакты типа S-Sm-S отличаются также возможностью управления параметрами полупроводниковой прослойки путем легирования, воздействием внешних электрических и магнитных полей [2–7]. Исходя из этого, поиск и исследование джозеф-

67

соновских сред, оптимально сочетающих свойства полупроводников и сверхпроводников, весьма актуальны.

В работе [8] в эвтектике полупроводник-металл (GaSb- $V_2Ga_5$ ), где сверхпроводящая фаза  $V_2Ga_5$  в полупроводниковой матрице формируется в виде параллельных вискеров, нами был обнаружен эффект Джозефсона.

В работах [9,10] нами установлены возможности управления тензометрическими и сверхпроводящими свойствами эвтектической композиции полупроводник—металл.

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы является выяснение возможности управления параметрами джозефсоновской вольт-амперной характеристики, оценка количества бесконечных джозефсоновских кластеров и джозефсоновских слабых связей в эвтектической композиции полупроводник—сверхпроводник.

Экспериментальные результаты. Для измерения вольт-амперной характеристики (ВАХ) при различных углах  $\alpha$  между предполагаемым направлением электрического тока I и вискеров X из эвтектической композиции были вырезаны пластинки в виде квадрата (рис. 1, a) и диска (рис. 1, b). На боковые грани квадратной пластинки, на центр и на окружности диска были нанесены оловянные контакты для измерения вольт-амперной характеристики. В случае квадрата углы  $\alpha$  были следующие:  $0 = \alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 < \alpha_4 < (\alpha_5 = 45^\circ) < (\alpha_6 = 60^\circ) < (\alpha_7 = 90^\circ)$ . В случае диска  $\alpha = 0$ , 15, 30, 45, 60, 75, 90°. Вольт-амперные характеристики в обоих образцах были измерены между контактами 0-1,  $0-2, \ldots, 0-7$ . Следует отметить, что такие пластинки при всех углах  $\alpha$  переходят в сверхпроводящее состояние.

На рис. 2, а представлены ВАХ пластинки в форме квадрата при различных  $\alpha$  и при T = 2 К. Видно, что при всех углах форма ВАХ характерна для эффекта Джозефсона. Однако с увеличением угла величина критического тока  $I_C$  сильно уменышается. Величина же конечного напряжения при разрушении сверхпроводимости сильно увеличивается:  $I_{C1} > I_{C2} > I_{C3} > I_{C4} > I_{C5,C6,C7}$ ;  $U_{C1} < U_{C2} < U_{C3} < U_{C4} < U_{C5,C6,C7}$ . Для контактов 5, 6, 7, т.е. при 45°  $\leq \alpha \leq 90^{\circ}$  ВАХ в пределах погрешности повторяются. Видно, что ВАХ пластинки также обнаруживают гистерезисы при всех углах и сверхпроводимость восстанавливается скачком. Напряжения восстановления сверхпроводимости выражаются неравенством  $U'_{C1} < U'_{C2} < U'_{C3} < U'_{C4} < U'_{C5,C6,C7}$ .



**Рис. 1.** Схематическое представление образцов из эвтектической композиции в форме квадрата (*a*) и в форме диска (*b*). Штриховыми линиями изображены вискеры сверхпроводящей фазы, жирными линиями — сверхпроводящие пути (сверхпроводящие кластеры). Стрелками показаны направления электрического тока, цифрами — оловянные контакты, нанесенные на образцы.



**Рис. 2.** Вольт-амперные характеристики образцов в форме квадрата (a) (на вставке представлен начальный участок ВАХ контактов 0–7, штриховыми линиями показаны отрицательные дифференциальные сопротивления) и в форме диска (b).

На рис. 2, *а* на вставке представлен начальный участок ВАХ, измеренный с помощью контактов 0–7 пластинки в форме квадрата. Такая многоступенчатая ВАХ наблюдается и для контактов 0–3, 0–4, ..., 0–6. Штриховыми линиями показаны отрицательные

дифференциальные сопротивления. На рис. 2, *b* представлены ВАХ пластинки в форме диска при различных углах  $\alpha$  при T = 2 К. Видно, что в отличие от квадрата в диске при больших углах величины  $I_C$ ,  $U_C$ ,  $U_C'$  не повторяются:  $I_{C1} > I_{C2} > \ldots > I_{C7}$ ;  $U_{C1} < U_{C2} < \ldots < U_{C7}$ ;  $U_{C1}' < U_{C2}' < \ldots < U_{C7}'$ . Следует отметить, что и в диске до появления большого скачка напряжения возникают серии малых ступенек тока и напряжения без внешнего высокочастотного излучения и без внешнего магнитного поля.

**Обсуждение результатов.** Как было показано нами в работе [10], в случае  $I \parallel X$  (I — направление тока, X — направление вискеров) доминирует прохождение сверхтока по вискерам, представляющим собою джозефсоновские мостики переменной толщины. Некоторые из этих вискеров бесконечные, т.е. они полностью пронизывают образец. Эти вискеры представляют собой кластеры S-S'-S-S'-S... (S сверхпроводящий вискер, или же сверхпроводящий берег, S' — сужение вискера, или же джозефсоновский микромостик переменной толщины). При  $\alpha \neq 0$  прохождение сверхтока осуществляется по длинным вискерам, соединяющим области плотно расположенных коротких вискеров, и по контактам типа сверхпроводник—полупроводник—сверхпроводник. В этом случае бесконечный сверхпроводящий кластер состоит из цепочки S-S'-S-Sm-S-S'-S... (Sm — полупроводниковая прослойка между сверхпроводящими вискерами).

При  $I \parallel X \ (\alpha = 0^{\circ})$  полное число микромостиков переменной толщины можно выразить следующей формулой:

$$n = n_0 N, \tag{1}$$

где  $n_0$  — число микромостиков переменной толщины на протяжении одного вискера, N — число вискеров на единичную площадь поперечного сечения композиции. При  $I \parallel X$   $N \approx 10^4$  mm<sup>-2</sup>. Очевидно, что с увеличением угла  $\alpha$  плотность вискеров, участвующих в переносе тока, уменьшается. Если учесть, что  $I_C \sim f(N)$ , то при  $0^\circ < \alpha < \ldots < 90^\circ$   $N > N_1 > \ldots > N_i$ . Отметим, что в иерархии слабых связей кластеры типа  $S - S' - S - S' - S \ldots$  по сравнению с кластерами  $S - S' - S - Sm - S - S' - S \ldots$  являются более "сильносвязанными". Таким образом, при  $\alpha \neq 0$  доминирующий механизм протекания связью сверхпроводник—полупроводник—сверхпроводник, что позволяет управление параметрами джозефсоновской ВАХ с изменением

угла *а*. При параллельном соединении *N* джозефсоновских бесконечных кластеров полный сверхток описывается следующим выражением:

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_N.$$
 (2)

Учитывая, что значения токов, текущих по статистически одинаковым кластерам, равны по величине,

$$I_C = N I_{CN},\tag{3}$$

где  $I_{CN}$  — величина критического тока, протекающего по одному бесконечному джозефсоновскому кластеру. Зная, что  $N \approx 10^4$  mm<sup>-2</sup>, по джозефсоновским ВАХ (рис. 2, *a* и *b*, ВАХ № 1) можно оценить для одного бесконечного кластера значение критического тока разрушения сверхпроводимости  $I_{CN}$  и плотности критического тока разрушения  $J_{CN}$ . Оценки, проведенные по формуле (3), показали, что  $I_{CN} = 0.2$  mA,  $J_{CN} = 6 \cdot 10^3$  A/cm<sup>2</sup>. Как было отмечено выше, при  $\alpha \neq 0$  сверхток осуществляется по кластерам типа  $S - S' - S - Sm - S - S' - S \dots$  Участие в этих кластерах сверхпроводящих вискеров S и сужений S' показывает, что критический ток разрушения сверхпроводимости и критическая плотность сверхтока при  $\alpha \neq 0$  не могут превышать вышенайденные значения. Поэтому, подставляя значения  $I_C$  и  $I_{CN}$  в формулу (3), можно оценить количество бесконечных джозефсоновских кластеров, приходящихся на 1 mm<sup>2</sup>. Оценки показали, что для квадратной пластинки  $8 \cdot 10^2 \leq N \leq 10^4$ , для дискообразной пластинки  $3.7 \cdot 10^2 \leq N \leq 10^4$ .

Следует отметить, что многоступенчатый вид ВАХ характерен для вискеров [1,11,12]. Однако сравнение экспериментальных данных ВАХ эвтектической композиции GaSb–V<sub>2</sub>Ga<sub>5</sub> с одиночными оловянными и алюминиевыми [1,12] мостиками переменной толщины показывает, что ступеньки напряжения в нашем эксперименте гигантские. В многоступенчатой ВАХ значения напряжения на каждой ступеньке (на вставке рис. 2, *a*) почти на три порядка, а в одноступенчатой ВАХ (рис. 2, *a* и *b*) на 5 и более порядков превышают эту величину по сравнению с одиночными мостиками и одиночными джозефсоновскими контактами. Можно предположить, что гигантские ступеньки напряжения в нашем эксперименте обусловлены синхронизацией однотипных джозефсоновских слабых связей. В этом случае при резистивном состоянии ( $V \neq 0$ ) и при последовательности джозефсоновских слабых связей (на вставке рис. 2, *a*) по протяженности одного джозефсоновского бесконечного

кластера напряжение в каждой ступеньке выражается по следующей формуле:

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_{n_0}, \tag{4}$$

где  $n_0$  — число последовательных синхронизированных слабых связей в каждой ступеньке напряжения. Если принимать во внимание, что синхронизированные джозефсоновские связи являются однотипными, то

$$V = V_1 = V_2 = \dots = V_{n_0},$$
 (5)

$$V = n_0 V_{n_0}.$$
 (6)

Отметим, что многоступенчатые ВАХ в джозефсоновских контактах в основном появляются или под действием внешнего высокочастотного электромагнитного излучения, или же под действием внешнего магнитного поля [1]. Гигантские ступеньки напряжения в нашем эксперименте наблюдаются без внешнего магнитного и без внешнего высокочастотного полей.

По-видимому, в нашем случае внешнее высокочастотное электромагнитное поле в композиции заменяется внутренним высокочастотным электромагнитным полем. Фундаментальное же соотношение Джозефсона

$$h\omega = 2eV \tag{7}$$

одинаково справедливо для всех джозефсоновских контактов и джозефсоновских слабых полей. Поэтому при  $V \neq 0$  во всех джозефсоновских контактах или же слабых связях происходит высокочастотное излучение с частотой  $\omega$ . Исходя из формулы (6) и из фундаментального соотношения Джозефсона (7), находим, что при последовательном соединении джозефсоновских слабых связей, т.е. по протяженности одного бесконечного джозефсоновского кластера, энергия излучения, соответствующая каждой ступеньке, выражается следующей формулой

$$n_0 h \omega = 2eV. \tag{8}$$

Отметим, что сверхток в композиции осуществляется не одним кластером, а параллельно соединенными бесконечными *N* джозефсоновскими кластерами, поэтому при учете всех джозефсоновских слабых связей каждая ступенька напряжения описывается следующей формулой:

$$n_0 Nh\omega = 2eV. \tag{9}$$

Электронно-микроскопические исследования показывают, что, когда  $\alpha = 0^{\circ}$ , при длине образца 4–5 mm  $n_0 = 5$ , а  $n_0N = 5 \cdot 10^4$ . Оценки, проведенные по одноступенчатой ВАХ (рис. 2, *a*, ВАХ № 1) и по формуле (9) при параллельности электрического тока вискерам показывают, что синхронизированные джозефсоновские слабые связи излучают высокочастотное электромагнитное излучение с частотой  $\omega \approx 10^9$  Hz. Если считать, что частота электромагнитного излучения джозефсоновских слабых связей при различных  $\alpha$  приблизительно одинакова, то по многоступенчатой ВАХ (на вставке рис. 2, *a*) можно определить полное количество джозефсоновских слабых связей  $n_0N$ : при V = 0.1 mV  $n_0N = 5 \cdot 10^2$ ; при V = 1 mV  $n_0N = 5 \cdot 10^3$ ; при V = 2 mV  $n_0N = 10 \cdot 10^3$ . Для больших ступенек напряжения  $n_0N$  изменяется в пределе  $5 \cdot 10^5 - 3.5 \cdot 10^6$ .

**Заключение.** В зависимости от угла  $\alpha$  между предполагаемым направлением электрического тока I и направлением вискеров X в эвтектической композиции полупроводник—сверхпроводник управляемы параметры джозефсоновской ВАХ. Параметры ВАХ в образце в форме диска управляемы в интервале углов  $0^{\circ} \leq \alpha \leq 90^{\circ}$ . В образце в форме квадрата ВАХ контактов в интервале углов  $45^{\circ} \leq \alpha \leq 90^{\circ}$  в пределах погрешности повторяется и величины  $I_C$ ,  $U_C$  и  $U'_C$  управляются только в интервале углов  $0^{\circ} \leq \alpha \leq 45^{\circ}$ . Это связано с тем, что в образце в форме квадрата контакты в интервале  $45^{\circ} \leq \alpha \leq 90^{\circ}$  "равносильны" и они непосредственно соединяются бесконечным кластером  $S-S'-S-S'-S\ldots$  с более "сильносвязанными" микромостиками S' по сравнению с прослойками Sm. В образцах в форме диска в интервале углов  $0^{\circ} \leq \alpha \leq 90^{\circ}$  ни один из контактов непосредственно не соединяется бесконечным кластером  $S-S'-S-S'-S\ldots$  В диске такой кластер непосредственно соединяет только контакты 0-1 ( $\alpha = 0^{\circ}$ ).

Предложена формула, позволяющая оценить частоту электромагнитного излучения  $\omega$  джозефсоновских слабых связей, количество бесконечных джозефсоновских кластеров N и джозефсоновских слабых связей  $n_0N$  в направленно-кристаллизованных эвтектических композициях полупроводник—сверхпроводник.

Автор выражает благодарность академику НАН Азербайджана Ф.М. Гашимзаде за полезные советы при обсуждении работы.

## Список литературы

- [1] Бароне А., Патерно Дж. // Эффект Джозефсона. Физика и применения. М.: Мир, 1984. 639 с.
- [2] Асламазов Л.Г., Фистуль М.В. // ЖЭТФ. 1981. Т. 81. № 1 (7). С. 382–397.
- [3] Асламазов Л.Г., Фистуль М.В. // ЖЭТФ. 1982. Т. 83. № 3 (7). С. 1170–1176.
- [4] Асламазов Л.Г., Фистуль М.В. // ЖЭТФ. 1984. Т. 86. № 4 (7). С. 1516–1526.
- [5] Schapers Th., Muller R.P., Kaluza A. et al. // Appl. Phys. Lett. 1999. V. 75. N 3. P. 391–393.
- [6] Петров М.И., Балаев Д.А., Шайхутдинов К.А., Александров К.С. и др. // ФТТ. 1997. Т. 39. № 5. С. 829–834.
- [7] Petrov M.I., Balaev D.A., Shaihutdinov K.A., Aleksandrov K.S. // Supercond. Sci. Technol. 2001. N 14. P. 788–805.
- [8] Алиев М.И., Исаков Г.И., Алиев Ф.Ю., Эминзаде А.Т. // ДАН СССР. 1989. Т. 306. № 3. С. 583–586.
- [9] Исаков Г.И. // Письма в ЖТФ. 1996. Т. 22. В. 24. С. 70-74.
- [10] Исаков Г.И. // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29. В. 19. С. 40-47.
- [11] Ивлев Б.И., Копнин Н.Б. // УФН. 1984. Т. 142. № 3. С. 435–471.
- [12] Meyer J.D. // Appl. Phys. 1973. V. 2. N 6. P. 303-320.